PAT-NO: JP402172238A DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02172238 A

TITLE: DIE-BONDING APPARATUS FOR SEMICONDUCTOR CHIP

PUBN-DATE: July 3, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NISHIGUCHI, KATSUNORI

GOTO, NOBORU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY
SUMITOMO ELECTRIC IND LTD N/A

APPL-NO: JP63327184

APPL-DATE: December 24, 1988

INT-CL (IPC): H01L021/52

ABSTRACT:

PURPOSE: To halt $\underline{\text{die-bonding}}$ and store semiconductor chips as they remain adhered on an $\underline{\text{expand tape}}$ with strong viscosity by a method wherein ultraviolet rays to be radiated to the $\underline{\text{expand tape}}$ are radiated to the $\underline{\text{expand tape}}$ as per part where one semiconductor chip is adhered.

CONSTITUTION: After positioning of a tip 20a of a light guide 20, radiation of ultraviolet rays takes place for several seconds, and viscosity of an expand tape 11 on a part where a thrusting pin 15 is positioned. After viscosity had been sufficiently reduced, a semiconductor chip 12 adhered to the part is thrust by the thrusting pin 15 from a lower position, a thrust semiconductor chip 15 is vacuum-sucked from upward by a collect 16 to have it stripped off from the expand tape 11, and the chip is die-bonded on a specified package or the like. This apparatus enables die-bonding to be halted during operation and remaining semiconductor chips to be stored as they remain adhered on the expand tape with strong viscosity.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO& Japio

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-172238

®Int.Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)7月3日

H 01 L 21/52

F 8728-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

Q発明の名称 半導体チップのダイボンディング装置

②特 願 昭63-327184

②出 願 昭63(1988)12月24日

⑩発 明 者 西 口 勝 規 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

⑩発 明 者 後 藤 登 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

⑪出 願 人 住友電気工業株式会社 大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

砚代 理 人 弁理士 長谷川 芳樹 外3名

明 細 普

1. 発明の名称

半導体チップのダイボンディング装置

2. 特許請求の範囲

粘着面に複数の半導体チップが接着されている エキスパンドテープから前記半導体チップを引き 剝がしてダイボンディングを行う半導体チップの ダイボンディング装置であって、

前記エキスパンドテープに紫外線を照射する紫外線照射手段を違え、前記紫外線照射手段は、紫外線を発力る発光部と、一端にて前記発光部に光結合し他端にて前記エキスパンドテーブに対向したイドとを有し、前記ライトがイドの他端から放射される紫外線は、一の半導体チップの変化がでは、

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、半導体チャプをエキスパンドテープから引き剥がし、パッケージやリードフレーム等にダイボンディングする半導体チップのダイボンディング装置に関する。

【従来の技術】

半導体装置の製造工程においては、半導体ウェーハをエキスパンドテーブに貼り付け、エキスパンドテーブに貼り付け、エキスパンドテーブ上で半導体ウェーハをチップ状に分割し、分割された半導体チップを一つづつエキスパンドテーブから引き剥がし、これを所定のパッケージ等にダイボンディングすることが行われている。

エキスパンドテーブは、その表面に粘着材が塗布された粘着テープであるが、その粘着材には、 半導体ウェーハをチップ状に分割するダイシング している間に、分割された半導体チップが切削水 の水圧によって位置ズレを起こさないよう強力な 粘着力を持ったものが使用される。 上述のように、粘着力の強い粘着材を使用していると、エキスパンドテーブから半導体チップを引き剥がし、ダイボンディングしようとする場合において、半導体チップに、いわゆるパックメタルが施されている場合には、エキスパンドテーブから半導体チップを引き剥がす際に、パックメタルが剥がれることがあった。

この様な場合に、バックメタルの剝がれを防止するため、エキスパンドテーブから半導体チップを引き剥がす前に、エキスパンドテーブに無外線を照射し、エキスパンドテーブの粘着力を低下させ、その後にエキスパンドテーブから半導体チップを引き剥がし、ダイボンディングすることが行われている。

この様子を、第2図に示す。図示したように、 エキスパンドテーブ1の表面には、多数の半導体 チップ2が貼り付けられている。エキスパンドテ ーブ1は、その外周部にて、エキスパンドリング (図示せず)により支えられている。エキスパン ドテーブ1の下方に、紫外線を発する発光部3を

易いなどの不都合があり、再保存に適していなかった。

そこで、本発明は、上述の事情に鑑み、ダイボンディングを途中で中止し、残りの半導体チップを強い粘着力をもってエキスパンドテープ上に接 省させたまま保存することが可能な半導体チップ のダイボンディング装置を提供することを目的と している。

〔課題を解決するための手段〕

上述の目的を達成するため、本発明による半導 体チップのダイポンディング装置においては、エ キスパンドテープに NL 射される紫外線が、一の半 導体チップが接着されている部分毎にエキスパン ドテープに NL 射されるようになっている。

(作用)

このように構成されているので、本発明による 半導体チップのダイボンディング装置においては、 半導体チップー枚毎に、これを固定するエキスパ ンドテープの粘着力を弱めることが可能となる。 配置し、エキスパンドテーブ1の裏面全体に無外線を照射し、その後、突き上げピン5によって、下方から半導体チップ2を一つづつ突き上げながら、上方よりコレット6によって半導体チップ2を一つづつ真空吸着して、半導体チップ2をエキスパンドテーブ1から引き剥がす。引き剥がされた半導体チップ2は、この後、所定のパッケージ(図示せず)等にダイボンディングされる。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、エキスパンドテープ1上に半導体チップ2を例えば半分残してダイポンディングを途中で中止し、残った半導体チップ2をエキカバンドテープ1に無角させたまま保存しようとすると、従来は、エキスパンドテープ1の集が回金を別射するとき、エキスパンドテープ1の裏で全人に集外線を照射していたので、エキスパンで乗りによってになりなどの指着力は低かがまりによりによりによりになんらかの外力を受けるなどして半導体チップ2の位置ズレが生り

(実施例).

以下、本発明の実施例について第1図を参照し つつ、説明する。

第1 図は、本発明による半導体チップのダイボンディング装置の特徴部分を機略的に示した図である。なお、同図においては、エキスパンドテープを斜め下方から見ている。

第1 図に示したように、本発明による半導体チャブのダイボンディング装置は、エキスパンドテーブ1 1 の表面に貼り付けられている多数の半導体チャブ1 2を、エキスパンドテーブ1 1 の裏側から一つづつ突き上げる突き上げピン1 5 と、ドテーブ1 1 の表側から一つづつ真空吸着してエキスパンドテーブ1 1 から引き剥がすコレット 1 6 と、一の半導体チャブが接着されている部分毎にエキスパンドテーブ1 1 に 紫外線を照射する紫外線照射手段17とを備えている。

突き上げピン15及びコレット16については、 従来のものと異なるところが無いので、その詳し い説明は省略する。

次に、本発明による半導体チップのダイボンディング装置の動作について説明する。

まず、第1図に示したように、多数の半導体チ

とをその相対位置関係が崩れないように相互に固定しておけば、突き上げピン15を位置合せするだけでライトガイド20の端部20aも同時に位置決め出来、好ましい。

ライトガイド20の端部20aの位置決めの後、 紫外線照射が数秒間おこなわれ、突き上げピン 15が位置合せされている部分のエキスパンドテーブ11の枯苔力が弱められる。この紫外線では によって、粘着力を十分に低下させた後、そこに 接着されている半導体チップ12を、突き上げられた た半導体チップ15をコレット16によって下方から突き上げ、次き上げられた た半導体チップ15をコレット16によった から真空吸むしてエキスパンドテーブ11から引き 割がし、図示しない所定のバッケージ等イ ボンディングする。この動作を、エキスパンドテーブ11上に接着されている半導体チップ15に でつづつについて、 類次、 繰り返して行うようになっている。

尚、上述の動作は、CPU、ROM、RAM等から構成される制御部(図示せず)によって統括

ップ12が貼り付けられているエキスパンドテー プ11が、ダイボンディング装置にセットされる と、突き上げピン15とコレット16とが、エキ スパンドテープ11上の半導体チップ12のうち の一つと位置合わせされる。この位置合せは、従 來より知られているパターン認識等によって行わ れる。このとき、ライトガイド20の端部20 a も、同時に、位置決めされる。ライトガイド20 の端部20aの位置決めは、該端部20aから放 射される紫外線が、突き上げピン15及びコレッ ト16が位置合せされた半導体チップ12の接着 部裏面に照射されるように行われる。ただし、位 置合せされた半導体チップ12の下方には、図示 したように、突き上げピン15が位置しているの で、ライトガイド20の蟷部20aは、半導体チ ップ12が接着されている部分のエキスパンドテ ープ11の斜め下方に位置決めされ、斜め下方か ら集外線をエキスパンドテープ11に照射するこ ととなる。なお、このように位置決めされたライ トガイド20の端部20aと、突き上げピン15

的に管理制御されるようになっている。

なお、第1図では、紫外線が照射される被照射 部分Aは、半導体チップ12の裏面の面積及び形 状に一致しているが、被照射部分Aは、各半導体 チップ12相互間の隙間部分まで広がっていても 良いし、更に、隣接する半導体チップ12の裏面 にまたがっていても良い。ただし、ダイポンディ ングを途中で中止して、残った半導体チップ12 をエキスパンドテープ11に換船させたまま、保 存しようとする場合に、被照射部分Aにかかった 隣接する半導体チップ12を固定するエキスパン ドテープ11の粘着力が、半導体チップ12の保 存中になんらかの外力を受けるなどして半導体チ ップ12の位置ズレが容易に生じない程度に残っ ていなければならない。また、反対に、粘着力を 十分に弱めることができる範囲内であれば、該被 照射部分 A は半導体チップ 1 2 の裏面の面積より も小さくても良い。

また、上述の実施例においては、突き上げピン 15とライトガイド20の端部20aとが、同時 に位置決めされることとなっているが、これらの 位置決めは、必ずしも同時になされる必要はなく、 ライトガイド20の端部20aが、突き上げピン 15よりも先に位置決めされても良いし、逆に、 後に位置決めされても良いし、逆に、 12がエキスパンドテーブ11から引き剥がされ る前に、引き剥がされる半導体チップ12に対す る粘着力を確実に弱めることが出来れば良い。 〔発明の効果〕

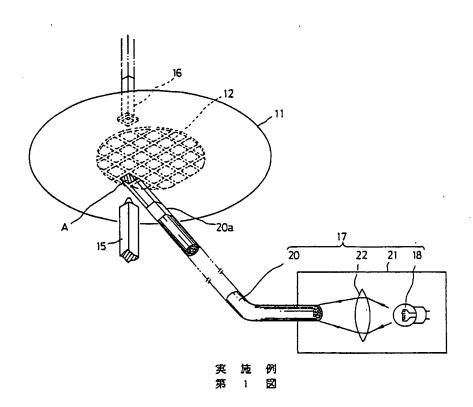
能となる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は、本発明による半導体チップのダイボンディング装置の概要を示した斜視図、第2 図は、従来の半導体チップのダイボンディング装置の概要を示した斜視図である。

1 . 1 1 … エキスパンドテープ、2 . 1 2 … 半 導体チップ、3 . 1 8 … 発光部、5 . 1 5 … 突き 上げピン、6 . 1 6 … コレット、1 7 … 紫外線照 射手段、20 … ライトガイド。

特許出願人 住友電気工衆株式会社 代理人弁理士 長谷川 芳 樹



-214-

